

【施設を利用するにあたって対応いただきたい事項】

①人と人の距離等：3密（密閉、密集、密接）の回避

- 人と人との接触を避け、対人距離(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと。また、対人距離が確保できない場合は、施設側の入場制限等に従っていただいたり、入場者の整理(密にならないように対応)を行っていただくこと。
- マスクの着用を呼びかけていただくこと。
- 利用している施設の換気を行っていただくこと。(2つの窓、扉を同時に開けるなど)
- 感染症発生時に参加者に連絡をとることがあるので、参加者を特定し、連絡がつくよう、「大阪コロナ追跡システム」への登録や名簿作成などに協力いただくこと。
 - ※「大阪コロナ追跡システム」への登録については、施設内に掲示の「大阪コロナ追跡システム」のQRコードをご利用いただくこと。

②症状のある方の入場制限

- 入場時に体温チェックを行うので、利用日当日に、参加者には検温をしていただくなど、発熱がないかどうかの確認をさせていただくこと。
- 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合は来館しないよう呼びかけていただくこと。
- 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いには十分注意いただきながら、参加者の情報を把握いただくこと。

③消毒等

- 施設内の手指の消毒設備（石けんによる手洗い、手指消毒用アルコールなど）をご利用いただくこと。
- 他人と共用する物品や手が頻りに触れる箇所を工夫して最低限にさせていただくこと。

④トイレの利用（感染リスクが比較的高いと考えられるため特に留意いただく）

- 施設内の手指の消毒設備（石けんによる手洗い、手指消毒用アルコールなど）をご利用いただくこと。
- トイレの蓋を閉めて汚物を流していただくこと。

⑤休憩スペースのご利用（感染リスクが比較的高いと考えられるため特に留意いただく）

- 一度に休憩する人数を減らし、対面で会話をしないようにさせていただくこと。
- 休憩スペースの常時換気にご協力いただくこと。

⑥会議使用における留意事項（上記①～⑤と重複あり）

- 混雑時の入場制限の実施に協力をいただくこと。
- 十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと
例えば四方を空けた席配置又は使用する座席の1/2以下とする措置なども行っていただくこと。
- 滞在時間が短くなるよう、会議の前後の滞留をなくすように努めていただくこと。
- 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと。
- 適切な換気を行っていただくこと。
- 利用者同士の大声での会話を行わないよう周知いただくこと
- 施設内での飲食は控えること
- 参加者に、感染した場合の重症化リスクが高い高齢者、持病のある方や妊婦がおられる場合には、特にご留意いただくこと。

⑦その他

- 机やイス等の設備・備品を使用される場合は、使用前や使用後に設備・備品の消毒・清掃をお願いします。(使用時間には、準備・後片付けの時間を含みます)
- 以上の事項を了承いただいたうえでの許可することになるので、遵守いただき利用いただくこと。
- 自己都合によるキャンセルの場合は通常のキャンセルと同じ取り扱いとなること
- 今後の国や府の動向等により、緊急事態措置が変更され、状況によっては、再び臨時休館となり許可取消を行うケースも生じる可能性があることを承知いただきたいこと。

(裏面もご確認ください)

⑧講演会、研修会等でとくに対応いただきたい事項（上記①～⑦と重複がありますことご了承ください。）

- 混雑時の入場制限の実施に協力をいただくこと。
- 十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと
例えば四方を空けた席配置又は使用する座席の1/2以下とする措置なども行っていただくこと。
- 講師・演者の発声による飛沫感染対策として、前方席の使用を控えるなどにより、講師・演者と客席の距離(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと
- 滞在時間が短くなるよう、開催前後の滞留をなくすよう工夫いただくこと。
- 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと。
- 適切な換気を行っていただくこと。
- 利用者同士の大声での会話を行わないよう周知いただくこと。

⑨絵画、写真教室等各種教室形式イベントでとくに対応いただきたい事項（上記①～⑦と重複がありますことご了承ください。）

- 十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと
例えば四方を空けた席配置又は使用する座席の1/2以下とする措置なども行っていただくこと。
- 少人数で滞在時間が短くなるよう工夫いただくこと。
- 適切な換気を行っていただくこと。
- 利用者同士の大声での会話を行わないよう周知いただくこと。

⑩各種作品、パネル展示等会場内を回遊するイベントでとくに対応いただきたい事項（上記①～⑦と重複がありますことご了承ください。）

- 混雑時の入場制限の実施に協力をいただくこと。
- 十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと
例えば四方を空けた席配置又は使用する座席の1/2以下とする措置なども行っていただくこと。
- 滞在時間が短くなるよう工夫いただくこと。
- 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと。
- 展示配置の工夫や一方通行の設定により、施設内の移動においても人と人との十分な距離(できるだけ2mを目安に(最小1m))を確保いただくこと。
- 適切な換気を行っていただくこと。
- 来場者同士の大声での会話を行わないよう周知いただくこと。

⑪コーラスなど歌唱を伴うイベントで対応いただきたい事項(上記①～⑦と重複がありますことご了承ください。)

- 歌唱に際しては、対人間の距離をできるだけ2m（最低1m）以上とり、マスク又はフェイスシールド等を装着いただくこと。
- 来場者は原則着席といただくこと。着席が難しい場合は、来場者同士の距離(できるだけ2mを目安に(最低1m))を確保いただくこと。
- 飛沫感染防止のため、ステージ（歌唱者）と客席の間は2m以上確保いただくこと。又は透明なアクリル板や透明ビニールカーテン等で遮蔽いただくこと。
- 座席の最前列席はステージ（歌唱者）から十分な距離を取り、十分な座席の間隔の確保（前後左右を空けた席配置、距離を置くことと同等の効果を有する措置等）に努めていただくこと。
- イベント中、イベントの前後、イベント休憩中に、会場内の十分な換気を行っていただくこと。
- イベント中の来場者同士の接触は控えるよう周知いただくこと。
- 来場者と接触するような演出（声援を惹起する、来場者をステージに上げる、ハイタッチをする等）は行わないようにしていただくこと。
- 来場者同士の大声での会話を行わないよう周知いただくこと。
- 事前に密集状況が発生しないように余裕を持った休憩時間を設定し、トイレなどの混雑の緩和に努めていただくこと。